(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2002-512451 (P2002-512451A)

(43)公表日 平成14年4月23日(2002.4.23)

ン、イーイー デプト. (74)代理人 弁理士 千葉 剛宏 (外1名)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)	
H01L 51/00		HO1L 2	27/15	B 5F110	
27/15				D	
		:	29/28		
29/786		:	29/78	6 1 8 B	
		審查請求	有	予備審查請求 有 (全 50 頁))
(21)出願番号	特顧2000-545197(P2000-545197)	(71)出顧人	ケン	プリッジ ディスプレイ テクノロジ	,
(86) (22)出顧日	平成11年4月16日(1999.4.16)			リミテッド	
(85)翻訳文提出日	平成12年10月16日(2000.10.16)		イギ	リス国、ケンプリッジ シーピー3	
(86)国際出願番号	PCT/GB99/01176		0テ	ィーエックス マディングリー ロー	-
(87)国際公開番号	WO99/54936		k .	マディングリー ライズ グリーンウ	,
(87)国際公開日	平成11年10月28日(1999.10.28)		イツ	チーハウス	
(31)優先権主張番号	9808061. 7	(72)発明者	テス・	ラー、ニール	
(32)優先日	平成10年4月16日(1998.4.16)		イス・	ラエル、ハイファ 32000、テクニオ	

最終頁に続く

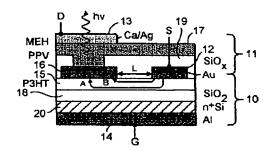
(54) 【発明の名称】 ポリマー製案子

(57)【要約】

(33)優先権主張国

集積回路素子は、電流駆動スイッチング部と、該電流駆 動スイッチング部とともに集積された第2の回路部とを 備える。前記電流駆動スイッチング部は、入力電極と、 出力電極と、前記入力電極および前配出力電極の間に電 気的に接続された半導電性ポリマー材料からなるスイッ チング可能な部分と、前配入力電極および前配出力電極 の間の前記スイッチング可能な部分に電気的に接続され て該スイッチング可能な部分を通過する電流の流れを変 化させるパイアスが印加される制御電極とを有する。一 方、前配第2の回路部は、前配スイッチング部からの駆 助電流を受け取るために、前配スイッチング部の前記入 力電板に電気的に接続されている。

イギリス (GB)



【特許請求の範囲】

【請求項1】

入力電極と、出力電極と、前記入力電極および前記出力電極の間に電気的に接続された半導電性ポリマー材料からなるスイッチング可能な部分と、前記入力電極および前記出力電極の間の前記スイッチング可能な部分に電気的に接続されて 該スイッチング可能な部分を通過する電流の流れを変化させるバイアスが印加される制御電極と、を有する電流駆動スイッチング部と、

前記スイッチング部とともに集積され、前記スイッチング部からの駆動電流を 受け取るために前記スイッチング部の前記出力電極に電気的に接続された第2の 回路部と、

を備えることを特徴とする集積回路素子。

【請求項2】

請求項1記載の集積回路素子において、当該集積回路素子が複数の層によって 構成されており、前記スイッチング部は第1の層によって構成され、前記第2の 回路部は第2の層によって構成されていることを特徴とする集積回路素子。

【請求項3】

請求項2記載の集積回路案子において、第1の層と第2の層との間に絶縁層を 備えることを特徴とする集積回路案子。

【請求項4】

請求項3記載の集積回路素子において、前記スイッチング部と前記第2の回路 部とを電気的に接続するために、前記絶縁層を通過する電気的に導電性の相互接 続部を備えることを特徴とする集積回路素子。

【請求項5】

請求項1~4のいずれか1項に配載の集積回路案子において、前配第2の回路 部が表示装置部であることを特徴とする集積回路案子。

【請求項6】

請求項1~5のいずれか1項に記載の集積回路案子において、前記第2の回路 部が発光部であることを特徴とする集積回路案子。

【請求項7】

請求項6記載の集積回路案子において、前記発光部が発光性有機物材料からなることを特徴とする集積回路案子。

【請求項8】

請求項7記載の集積回路索子において、前記発光性有機物材料が発光性ポリマー材料であることを特徴とする集積回路索子。

【請求項9】

請求項6~8のいずれか1項に記載の集積回路索子において、前記スイッチング部の前記出力電極が前記発光部の一方の電極であることを特徴とする集積回路 索子。

【請求項10】

請求項5~9のいずれか1項に配載の集積回路案子において、前記スイッチング部が表示装置部のアクティブマトリックス制御回路の一部分であることを特徴とする集積回路案子。

請求項1~10のいずれか1項に記載の集積回路素子において、前記半導電性 ポリマー材料がポリマー鎖間で少なくとも部分的に配列していることを特徴とす る集積回路素子。

【請求項12】

請求項1~11のいずれか1項に記載の集積回路案子において、前記半導電性ポリマー材料が少なくとも部分的に相分離していることを特徴とする集積回路案子。

【請求項13】

簡求項1~12のいずれか1項に記載の集積回路素子において、前記半導電性 ポリマー材料が自己的に組織化する(self-organize)特性を有する材料である ことを特徴とする集積回路案子。

【請求項14】

請求項13記載の集積回路索子において、前記半導電性ポリマー材料がラメラ 構造に自己的に組織化する特性を有する材料であることを特徴とする集積回路索 子。

【請求項15】

請求項14記載の集積回路素子において、前記半導電性ポリマー材料が、共役部分と非共役部分とが交互に並んだ層からなるラメラ構造に自己的に組織化する特性を有する材料であることを特徴とする集積回路案子。

【請求項16】

請求項1~15のいずれか1項に記載の集積回路素子において、前記半導電性 ポリマーが共役骨格を有することを特徴とする集積回路素子。

【請求項17】

請求項1~16のいずれか1項に記載の集積回路素子において、前記半導電性 ポリマーが、隣接するポリマー鎖が配列することを促進する置換基をその骨格中 にまたはその骨格のペンダント基に有することを特徴とする集積回路案子。

【請求項18】

請求項1~17のいずれか1項に記載の集積回路素子において、前記半導電性 ポリマーが疎水性側鎖を有することを特徴とする集積回路素子。

【請求項19】

請求項1~18のいずれか1項に記載の集積回路素子において、前記半導電性 ポリマーがポリーヘキシルチオフェンであることを特徴とする集積回路素子。

【請求項20】

請求項1~19のいずれか1項に記載の集積回路案子において、前記入力電極 、前記出力電極、スイッチング電極のうちの少なくともいずれか1つが有機物材 料からなることを特徴とする集積回路案子。

【請求項21】

直接的または間接的に請求項3に従属する請求項4~20のいずれか1項に記載の集積回路寮子において、前記絶縁層が有機物材料からなることを特徴とする 集積回路寮子。

【請求項22】

請求項1~21のいずれか1項に配載の集積回路素子において、前記スイッチング部がスイッチング電極と前記入力電極および前記出力電極との間に位置する層であることを特徴とする集積回路素子。

【請求項23】

半導電性ポリマー材料からなる部分を有する電子的素子を製造する方法であって、成膜するポリマーの配列を促進することにより半導電性ポリマーを成膜する 工程を有することを特徴とする製造方法。

【請求項24】

請求項23記載の製造方法において、前記半導電性ポリマーを成膜する工程が 、ポリマーを自己的に組織化させる特性を有する溶媒中にポリマーを溶解するこ とを含むことを特徴とする製造方法。

【請求項25】

請求項23または24記載の製造方法において、前配半導電性ポリマーを成膜 する工程が、自己的に組織化する特性を有するポリマーが溶解された溶媒を用い てポリマーをコーティングすることを含むことを特徴とする製造方法。

【請求項26】

請求項23~25のいずれか1項に記載の製造方法において、前配半導電性ポリマーを成膜する工程を不活性雰囲気中で行うことを特徴とする製造方法。

【請求項27】

請求項23~26のいずれか1項に記載の製造方法において、前配半導電性ポリマーを成膜する工程が、ポリマーが配列することを促進するように基板を調製し、該基板上にポリマーを成膜することを含むことを特徴とする製造方法。

【請求項28】

請求項27記載の製造方法において、前記基板を調製する工程が、該基板の表面をより疎水性にすることを含むことを特徴とする製造方法。

【請求項29】

請求項23~28のいずれか1項に記載の製造方法において、前記半導電性ポリマー上に少なくとも1つの電極を形成する工程を有することを特徴とする製造方法。

【請求項30】

請求項23~29のいずれか1項に記載の製造方法において、前記ポリマーが 自己的に組織化する特性を有する材料であることを特徴とする製造方法。

【請求項31】

請求項23~29のいずれか1項に記載の製造方法において、前記ポリマーが 共役骨格を有することを特徴とする製造方法。

【請求項32】

請求項23~31のいずれか1項に記載の製造方法において、前記ポリマーが 、隣接するポリマー鎖が配列することを促進する置換基をポリマー骨格中にまた はポリマー骨格のペンダント基に有することを特徴とする製造方法。

【請求項33】

請求項23~32のいずれか1項に記載の製造方法において、前記ポリマーが 疎水性側鎖を有することを特徴とする製造方法。

【請求項34】

請求項23~33のいずれか1項に記載の製造方法において、前記ポリマーが ポリーへキシルチオフェンであることを特徴とする製造方法。

【請求項35】

請求項23~34のいずれか1項に記載の製造方法において、さらに、電子的 案子上に発光案子を形成する工程を有することを特徴とする製造方法。

【請求項36】

請求項35記載の製造方法において、前記発光素子が前記電子的素子とともに 集積されることを特徴とする製造方法。

【請求項37】

請求項34または36のいずれか1項に記載の製造方法において、前記発光案 子が発光性有機物材料からなることを特徴とする製造方法。

【請求項38】

請求項23~37のいずれか1項に記載の製造方法において、前記電子的秦子 がスイッチング秦子であることを特徴とする製造方法。

【簡求項39】

請求項38配載の製造方法において、前配電子的案子がトランジスタであることを特徴とする製造方法。

【請求項40】

請求項38または39記載の製造方法において、前記電子的案子は、入力電極と、出力電極と、前記入力電極および前記出力電極の間に電気的に接続された半導電性ポリマー材料からなるスイッチング可能な部分と、前記入力電極および前記出力電極の間の前記スイッチング可能な部分に電気的に接続されて該スイッチング可能な部分を通過する電流の流れを変化させるバイアスが印加される制御電極を有するスイッチング部と、を有することを特徴とする製造方法。

【請求項41】

請求項23~40のいずれか1項に記載の製造方法において、第1の回路部の 表面の濡れ特性は、前配第1の回路部の表面上に次の層を成膜することが可能と なるように設定されていることを特徴とする製造方法。

【請求項42】

請求項23~41のいずれか1項に記載の製造方法において、さらに、半導電性ポリマーの上に絶縁層を形成する工程を有することを特徴とする製造方法。

【請求項43】

請求項42記載の製造方法において、前記絶縁層は、前記半導電性ポリマーから残留不純物を誘引することが可能な材料からなることを特徴とする製造方法。

【請求項44】

請求項41~43のいずれか1項に記載の製造方法において、前記絶縁層の表面の濡れ特性は、前記絶縁層上に別の層を成膜することが可能となるように設定されていることを特徴とする製造方法。

【請求項45】

請求項41~44のいずれか1項に記載の製造方法において、前記絶縁層の表面および隣接する導電部分の表面の異なる濡れ特性が、次の層の成膜を所望の位置に導くことに利用されることを特徴とする製造方法。

【請求項46】

請求項41~45のいずれか1項に記載の製造方法において、前記絶縁層は、 前記第2の回路部の層を成膜する際または使用する際に前記第1の回路部の層が 溶解または劣化することを回避するために使用されることを特徴とする製造方法

【請求項47】

請求項41~46のいずれか1項に記載の製造方法において、前記絶縁層の機 被的特性が案子の層間剝離または他の機械的損傷に対して耐性を有するものであ ることを特徴とする製造方法。

【請求項48】

請求項23~47のいずれか1項に記載の製造方法において、前記第1および 第2の回路部間の導電層が、2つの部分間で電気的な整合性 (compatibility) を確立するために成膜されることを特徴とする製造方法。

【請求項49】

請求項23~48のいずれか1項に記載の製造方法において、導電層が前配第 2の回路部への電流注入を均一にすることを特徴とする製造方法。

【請求項50】

請求項23~49のいずれか1項に記載の製造方法において、導電層が前記第 2の回路部への担体注入を充分にすることを特徴とする製造方法。

【請求項51】

入力電極と、出力電極と、前記入力電極および前記出力電極の間に電気的に接続された半導電性ポリマー材料からなるスイッチング可能な部分と、前記入力電極および前記出力電極の間の前記スイッチング可能な部分に電気的に接続されて該スイッチング可能な部分を通過する電流の流れを変化させるバイアスが印加される制御電極と、を有するスイッチング部と、

前記スイッチング部とともに集積され、前記スイッチング部の電極に電気的に 接続された電光回路部と、

を備えることを特徴とする集積回路案子。

【請求項52】

請求項51記載の集積回路案子において、当該集積回路案子が複数の層によっ て構成されており、前配スイッチング部は第1の層によって構成され、前記電光 回路部は第2の層によって構成されていることを特徴とする集積回路素子。

【請求項53】

入力電極と、出力電極と、前配入力電極および前記出力電極の間に電気的に接

続された半導電性ポリマー材料からなるスイッチング可能な部分と、前配入力電極および前記出力電極の間の前記スイッチング可能な部分に電気的に接続されて 該スイッチング可能な部分を通過する電流の流れを変化させるパイアスが印加される制御電極と、を有する電流駆動スイッチング部と、

前記スイッチング部とともに集積された多層積層構造であり、前記スイッチング部の電極に電気的に接続された第2の回路部と、

を備えることを特徴とする集積回路案子。

【請求項54】

請求項53記載の集積回路案子において、前記第2の回路部もスイッチング部であることを特徴とする集積回路案子。

【請求項55】

請求項52~54のいずれか1項に記載の集積回路素子において、第1の層と 第2の層との間に絶縁層を有することを特徴とする集積回路案子。

【請求項56】

請求項55記載の集積回路案子において、前記スイッチング部と前記第2の回路部とを電気的に接続するために、前記絶縁層を通過する電気的に導電性の相互接続部を備えることを特徴とする集積回路案子。

【請求項57】

請求項51~53、55、56のいずれか1項に記載の集積回路案子において 、前記第2の回路部が発光部であることを特徴とする集積回路案子。

【請求項58】

請求項57記載の集積回路案子において、前記電光回路部の入力電極が前記スイッチング部の前記出力電極に電気的に接続されていることを特徴とする集積回路案子。

【請求項59】

請求項51~53、55、56のいずれか1項に配載の集積回路案子において、前配第2の回路部が感光(light-sesitive)部であることを特徴とする集積回路案子。

【請求項60】

請求項59記載の集積回路案子において、前記感光部の出力電極が前記スイッチング部の前記入力電極に電気的に接続されていることを特徴とする集積回路案子。

【請求項61】

請求項59記載の集積回路案子において、前記感光部の出力電極が前記スイッチング部の前記制御電極に電気的に接続されていることを特徴とする集積回路案子。

【請求項62】

請求項51~53および55~61のいずれか1項に記載の集積回路案子において、光電部が発光性または感光性の有機物材料からなる光電的に活性な部位を有することを特徴とする集積回路案子。

【請求項63】

請求項62記載の集積回路案子において、前記発光性または感光性の有機物材料がポリマー材料であることを特徴とする集積回路案子。

【請求項64】

請求項51~63のいずれか1項に記載の集積回路案子において、前記半導館性ポリマー材料が少なくとも部分的にポリマー鎖間で配列していることを特徴とする集積回路案子。

【請求項65】

請求項51~64のいずれか1項に記載の集積回路案子において、前記半導電性ポリマー材料が少なくとも部分的に相分離していることを特徴とする集積回路案子。

【請求項66】

請求項51~65のいずれか1項に記載の集積回路寮子において、前記半導電性ポリマー材料が自己的に組織化する特性を有する材料であることを特徴とする 集積回路寮子。

【請求項67】

請求項66記載の集積回路索子において、前記半導電性ポリマー材料がラメラ 構造に自己的に組織化する特性を有する材料であることを特徴とする集積回路案 子。

【 請求項68】

請求項67記載の集積回路案子において、前記半導電性ポリマー材料が、共役部分と非共役部分とが交互に並んだ層からなるラメラ構造に自己的に組織化する特性を有する材料であることを特徴とする集積回路案子。

【請求項69】

請求項51~68のいずれか1項に記載の集積回路素子において、前記半導電性ポリマーが共役骨格を有することを特徴とする集積回路素子。

【請求項70】

けまではその情格のペンダント基に有することを特徴とする集積回路素子。

【請求項71】

請求項51~70のいずれか1項に記載の集積回路索子において、前記半導電性ポリマーが疎水性側鎖を有することを特徴とする集積回路索子。

【請求項72】

請求項51~71のいずれか1項に記載の集積回路案子において、前記半導電性ポリマーがポリーへキシルチオフェンであることを特徴とする集積回路案子。

【 請求項73】

請求項51~72のいずれか1項に記載の集積回路素子において、前記入力電極、前記出力電極、前記スイッチング電極のうちの少なくともいずれか1つが有機物材料からなることを特徴とする集積回路案子。

【請求項74】

直接的または間接的に請求項54に従属する請求項51~73のいずれか1項 に配載の集積回路案子において、前配絶縁層が有機物材料からなることを特徴と する集積回路案子。

【請求項75】

上記請求項に記載された集積回路索子であって、スイッチング部、抵抗部分、 容量部分、光起電力部分、光導電性部分、発光部および/またはエネルギ貯蔵案 子のうちのいずれかまたは全てを備え、大規模集積回路の一部をなすことを特徴 とする集積回路素子。

【請求項76】

添付した図2~図20を参照して、本質的に本明細費中で説明した電子的案子の製造方法。

【請求項77】

請求項23~50または76のいずれか1項に記載された方法により製造された電子的案子。

【請求項78】

添付した図2~図20を参照して、本質的に本明細魯中で説明した電子的素子

【発明の詳細な説明】

[0001]

本発明は、例えば、半導館性ポリマー材料からなるトランジスタ等のポリマー 製素子に関する。

[0002]

有機物材料を使用してトランジスタを作製することに関する研究が盛んになされている。ポリマー自体、または最終的なポリマー層を形成するための前駆物質が溶液から成膜されたポリマー半導体を備える絶縁ゲート電界効果トランジスタが作製されている。そのような素子の一般的な構造を図1に示す。半導体ポリマー層1の下部には、2つの互いに離間した金属製電極、すなわち、トランジスタのドレイン電極2およびソース電極3が配置されている。その下部には、Si/SiO2の層4と金属製ゲート電極5が配置されている。ゲート電極に対してバイアスが印加された際には、ソース電極とドレイン電極との間に流れる電流が著しく増加するので、素子はスイッチとして機能する。このような素子における半導体ポリマーの一例は位置規則性ポリーへキシルチオフェン(P3HT)であり、これについては、アプライドフィジックスレター(Appl. Phys. Lett.) 1996年第69巻第4108頁でバオ(Z. Bao) らにより詳細に説明されている。

[0003]

この種の案子には、様々な不具合がある(ブラウン(B. R. Brown)ら、サイエンス(Science)1995年第270巻第972頁参照)。まず、電子担体の易動度μが典型的には10~~10~6 cm²/Vs(ブルゲス(J. H. Burroughes)ら、ネイチュア(Nature)1988年第335巻第137頁およびブラウン(A. R. Brown)ら、シンセテックメタルズ(Synthetic Metals)1997年第88巻第37頁参照)と小さく、このためにソース電極からドレイン電極への通過電流が低いことである。溶液から成膜されたポリマーの大部分は構造が不規則であり、したがって、これらの系においては、ポリマー鎖間のパライアブルレンジホッピング(variable-range hopping)によって担体易動度が制限されると考えられる。この低易動度は、トランジスタを一般的な電流供給案子として使用することを妨げてしまう。次に、オンーオフ比、すなわち、作動状態と停止状態で

の流れる電流の比が乏しいという不具合がある。例えば、101よりも小さい。これまでのところ、無機アモルファスシリコントランジスタに匹敵する性能を有するポリマー製トランジスタは得られていない。そのような観点でいえば、ポリマーに代えて分子(またはオリゴマー)有機物材料を使用することが好ましい手法である。分子有機索子は、電気的な性能が向上する傾向を示すものの、製造工程上の重大な欠点がある。まず、分子は一般的に真空昇華により成膜されるが、この際、基板の温度は、典型的には約100~200℃にされる。このため、感熱性基板上にこの種の分子を成膜することができない。次に、分子有機物材料は一般的に堅固ではないため、特に、分子膜が可撓性プラスチック基板上に成膜されているときには、昇華法により形成された高度に結晶質の分子膜中にクラックまたはマイクロクラックが生じることが深刻に懸念される。また、分子素子は次の工程に対して多大な影響を受けやすいという問題がある。例えば、昇華法により形成された分子膜上に次の膜を成膜して多層集積索子とする等、昇華法により形成された分子膜上に次の膜を成膜して多層集積索子とする等、昇華法により形成された分子膜に対して後工程を加えることが試みられているが、ほとんどの場合、埋設されたFETの大幅な性能の低下を招いている。

[0004]

本発明の第1の側面によれば、入力電極と、出力電極と、前記入力電極および 前記出力電極の間に電気的に接続された半導電性ポリマー材料からなるスイッチ ング可能な部分と、前記入力電極および前記出力電極の間の前記スイッチング可 能な部分に電気的に接続されて該スイッチング可能な部分を通過する電流の流れ を変化させるバイアスが印加される制御電極と、を有する電流駆動スイッチング 部と、前記スイッチング部とともに集積され、前記スイッチング部からの駆動電 流を受け取るために前記スイッチング部の前記出力電極に電気的に接続された第 2の回路部と、を備えることを特徴とする集積回路案子が提供される。

[0005]

本発明の第2の側面によれば、半導電性ポリマー材料からなる部分を有する電子的素子の製造方法であって、成膜するポリマーの配列を促進することにより半 導電性ポリマーを成膜する工程を有することを特徴とする製造方法が提供される 。本発明のこの側面では、電子的素子は、例えば、第1の側面に関連して説明さ れた型のスイッチング案子であることが好ましい。

[0006]

本発明の第3の側面によれば、入力電極と、出力電極と、前記入力電極および 前記出力電極の間に電気的に接続された半導電性ポリマー材料からなるスイッチ ング可能な部分と、前記入力電極および前記出力電極の間の前記スイッチング可 能な部分に電気的に接続されて該スイッチング可能な部分を通過する電流の流れ を変化させるバイアスが印加される制御電極と、を有するスイッチング部と、前 記スイッチング部とともに集積され、前記スイッチング部の電極に電気的に接続 された電光回路部と、を備えることを特徴とする集和回路案子が提供される。

[0007]

半導電性ポリマーは、例えば、共役ポリマーであってもよい(例えば、PCT/WO90/13148号公報を参照し、その内容を本明細書の一部とする)。 または、非共役セグメントにより連結された短い共役セグメントを含有するポリービニルカルバゾールのような「分子間」半導電性ポリマーであってもよい。

[0008]

電子的素子の上に直接的または間接的に絶縁層を成膜するようにしてもよい。 絶縁層は、素子の性能を本質的に低下させないことが好ましい。(本発明の第1 の側面における)第2の回路部もまた形成され、好ましくは、前記電子的素子と ともに集積される。

[0009]

第2の回路部(すなわち、本発明の第3の側面における光電部)は、例えば、電流を電気的または光電的信号に変換することにより(好ましくは大量に)電気的エネルギーを蓄積あるいは消費する部分であるか、または、光学的信号を光電的信号、例えば、電圧や電流に変換する部分であることが好ましい。第2の回路部は、スイッチング部でないことが好ましい。第2の回路部は、発光または光を検出し、および/またはこの第2の回路部自身を通過する光の透過度を変化させることが可能なものであると好適である。例えば、発光案子、光起電力案子、液晶素子のような案子である。案子は、光学的信号を発するまたは検出するものであることが好ましいが、表示装置素子および/または映像表示装置の一部分を形

成するものであってもよい。第2の回路部は、動作に大きな駆動電流を必要とするものであることが好ましい。

[0010]

第2の回路部が発光部である場合、該発光部は1つまたはそれ以上の発光性有 機物材料からなることが好ましい。有機物材料はポリマー材料とすることができ 、共役ポリマー材料または部分的共役ポリマー材料であることが好ましい。好適 な材料には、ポリーフェニレン-ビニレン (PPV)、ポリ (2-メトキシ-5 (2'-エチル) ヘキシルオキシフェニレンービニレン) (MEH-PPV)、 PPVの誘導体(例えば、ジーアルコキシ誘導体やジーアルキル誘導体)。ポリ フルオレンおよび/またはポリフルオレンセグメントを含むコポリマー、PPV に関するコポリマー (例えば、PCT/WO90/13148号公報参照) が含 まれる。代替的な材料には、トリス(8-ヒドロキシキノリン)アルミニウム (Alq3) (米国特許第4,539,507号を参照し、その内容を本明細書の 一部とする)や他の低昇華法分子、従来技術として周知である共役ポリマーエレ クトロルミネセンス材料 (例えば、グリーンハム (N. C. Greenham) とフレンド (R. H. Friend) 、ソリッドステートフィジックス (Solid State Physics) (アカデミックプレス、サンディエゴ (Academic Press, San Diego)) 1995 年第49号第1頁~第149頁参照)等の有機分子発光材料が含まれる。この寮 子により発せられる光は、可視光線領域(400-800 nm)の範囲内であっ てもよいし、範囲外であってもよい。後者の場合においては、LDS-821の ような材料が使用される(ドダバラプーラ(A. Dodabalapur)ら、アイイージャ ナールオプセレクテッドトピックスインクォンタムエレクトロニクス (IEEE J. Selected Topics in Quantum Electronics) 1998年第4卷第67号)。

[0011]

発光案子は、好ましくは、負の電荷担体(電子)が注入される陰極と、正の電荷担体(正孔)が注入される陽極とを備える。これらの電極間に、発光材料からなる部分(好適には、層)が存在することが好ましい(性能を向上させる他の層があると好適である)。陰極は、もし陰極であれば、3.5 e V未満の仕事関数を有するものであることが好ましく、もし陰極であれば、4.0 e Vを超える仕

事関数を有するものであることが好ましい (The cathode preferably has a work function of less than 3.5eV if a cathode or greater than 4.0eV if a cathode.)。陰極の好適な構成材料は、金属あるいは合金である。陰極材料の好適な例には、Sm、Yb、Tb、Ca、Ba、Liまたはそのような元素の合金および/またはA1のような他の金属との合金が含まれる。陽極は、4.0eVを超える仕事関数を有するものであることが好ましく、4.5eVを超える仕事関数を有するものであることが好ましく、4.5eVを超える仕事関数を有するものであることがさらに好ましい。好適な材料には、導電性酸化物(ITOや酸化スズのような)および金が含まれる。好ましくは、一方の電極は、素子から光が漏れ出て発生することを可能とするために光透過性である。1つの好ましい配置は、スイッチング部の出力電極が発光部の一方の電極(陽極または陰極)を兼ねることである。

[0012]

前記集積回路素子は、複数の層により構成されていることが好適である。前記 スイッチング部は第1の層によって構成され、前記第2の回路部は第2の層によって構成されていることが好ましい。すなわち、2つの部分は、同一平面上にはない。第1の層と第2の層との間には絶縁層が存在することが好ましく、前記スイッチング部と前記第2の回路部とを電気的に接続するために、前配絶縁層を通過する電気的に導電性の相互接続部を備えるようにしてもよい。ここでいう「第1の層」および「第2の層」は、成膜された順序を意味するものではない。どちらが先に成膜されてもよい。

[0013]

直接的または間接的に形成された絶縁層が、半導電性ポリマーの上に存在することが好ましい。絶縁層は、電気伝導度が低いものであってもよい。絶縁層は、いまれている。絶縁層は、いまれば、PMMA、ポリイミド、ポリビニルフェノール(PVP)のような有機誘電体であってもよい。絶縁層は、真空成膜法によって成膜するようにしてもよく、溶液から成膜するようにしてもよい。異なる機能を有する複数の異なった材料を複合化または層構造化するようにしてもよい。絶縁層は、半導電性ポリマーからの残留不純物を誘引することが可能な材料から構成されていてもよい。絶縁層は、好ましくは、第2

の回路部の次に成膜される層を半導電性ポリマーから分け隔てる。これは、正孔を経由するような、絶縁層を通過する電気的な相互接続部にとって、電気的な導電材料を含むことが好ましいことを意味する。絶縁層は、半導電性ポリマーを少なくとも部分的に囲繞するように機能してもよい。絶縁層は、半導電性ポリマーに接触していることが好ましく、入力電極と出力電極との間に位置していることがさらに好ましい。絶縁層は、半導電性ポリマーからの酸素のような残留不純物を誘引する特性を有することが好ましい。酸素は、大部分の半導電性ポリマーにとって意図的にドープされたものではない不純物として作用し、スイッチング部のオン/オフ比を低減させる。絶縁層の1つの実施可能な例は酸化ケイ素であり、特には、準化学両論的な酸化ケイ案(SiOx、x<2)である。

[0014]

絶縁層が設けられる場合、この絶縁層は1つ以上のさらなる利点を有する。絶 縁層は、索子の隣接する導電性域(例えば、電極)に対して異なる濡れ特性を与 え、これは、次の層の成膜を所望の位置に導くことに利用される。絶縁層の表面 の濡れ特性は、次に成膜されるポリマー材料(好ましくは溶液から成膜可能なポ リマー材料)を引き寄せるようにまたは排斥するように、および/または多層機 造を作成可能とするために処理されていてもよい。半導電性ポリマー上の絶縁層 および/または電極は、次の層が成膜される際に生じる溶媒の相互溶解性や表面 の濡れ適合性の問題を克服するために使用される。絶縁層とその表面特性を適切 に選択することにより、半導電性ポリマーおよび/あるいはその下部の層を溶解 しないまたは濡らさない溶媒を用いて次の層を成膜することができる。絶縁層は 、素子の品質を低下させる不純物を誘引する。絶縁層により、層間剝離やその他 の、例えば、その片側に位置する材料との熱膨張係数の差異による機械的損傷が 起こることを回避することができる。絶縁層により、その下に位置する構造を平 面化することもできる。複合化または多層化構造とすることにより、第1および 第2の回路部の界面が、強力な接合力や良好な濡れ特性のような異なったおよび 最適化された特性を有するようになる。

[0015]

スイッチング部は、好ましくは、第2の回路部における制御回路の一部である

。すなわち、例えば、光学的なデータ転送素子や、映像表示装置における発光部 のアクティブマトリックス制御回路である。

[0016]

完成品としての寮子において、半導電性ポリマー材料は、少なくとも部分的にポリマー鎖間で配列していることが好ましい。配列の好ましい一形態は、ポリマー鎖および/または隣接するポリマー鎖の間で電子的に最も強力な重複の方向(
πーπ積層方向)が、実質的に入力電極および出力電極の間の方向を含むような
平面に概ね存在することである。ポリマーは、共役骨格を有することが好ましい
。配列は、ポリマーの少なくとも部分的な相分離を生じるものであってもよい。
ポリマーは、好ましくは、適切な溶媒に溶解された際に自己的に組織化する特性を有する材料である。ポリマーは、隣接するポリマー鎖が配列することを促進する置換基をその骨格中にまたはその骨格のペンダント基に有することが好ましい。
ポリマーは、疎水性側鎖を有していてもよい。自己的な配列または受動的な配列は、ラメラ構造をとることが好ましく、ある特性の相が交互に配列されていることがさらに好ましい。例えば、共役(部分的なまたは完全な共役)層および(少なくとも本質的に)非共役層、および/または主鎖と側鎖とが交互な配列である。ラメラは、好ましくは、概ね入力電極と出力電極との間の方向をも含む平面にある。

[0017]

半導電性ポリマーの好ましい一実施形態は、C3~C12の範囲の長さのアルキル側鎖を有するチオフェン群からなる骨格である。ポリーへキシルチオフェンが 特に好適である。

[0018]

案子の他の大部分を有機物材料とすることもできる。1つ以上(最も好ましくは全て)の電極も、ポリアニリンや、ポリスチレンスルホン酸(PSS)でドープされたポリーエチレンージオキシチオフェン、PEDOT(カーター(Cater) 5、アプライドフィジックスレター(Appl. Phys. Lett.)1997年第70 巻第2067頁)のような適宜の導電性材料であってもよい。案子に含まれる1つ以上(最も好ましくは全て)の絶縁層も、ポリメチルメタアクリレート(PM

MA) のような有機物絶縁体であってもよい(ホロウィッツ (G. Horowitz) ら、アドバンストマテリアル (Adv. Mat.) 1996年第8巻第52頁参照)。案子全体の構造を有機物製基板上に形成するようにしてもよい。

[0019]

半導電性ポリマーは、平滑な表面上に成膜することが好ましい。それ故に、入 力電極と出力電極は、半導電性ポリマーおよび/またはスイッチング電極と入力 電極および出力電極の間に位置する層の形態であるスイッチング部の上に設ける ことが好ましい。

[0020]

半導電性ポリマーを成膜する工程は、ポリマーを自己的に組織化させる特性を有する溶媒中にポリマーを溶解すること、および/または、自己的に組織化する特性を有するポリマーが溶解された溶媒を用いてポリマーをコーティングすることを含むことが好ましい。いずれの場合においても、クロロホルムを溶媒とすることができる。ポリマーが、例えば、ポリーへキシルチオフェンであれば、溶媒中のポリマーの濃度は、溶媒1m1に対して6~20mgであることが好ましく、11~15mgであることがより好ましく、13mg程度であることがさらに好ましい。好適なコーティング方法はスピンーコーティング法であるが、インクジェット印刷法のようなその他の方法を採用するようにしてもよい。

[0021]

半導電性ポリマーは層であることが好ましい。この場合、層の厚みは $200 \, A$ $\sim 1000 \, A$ であることが好ましく、 $400 \, A$ $\sim 600 \, A$ であることがより好ましく、 $500 \, A$ 程度であることがさらに好ましい。

[0022]

半導電性ポリマーを成膜する工程は、例えば、窒素やアルゴン等の不活性雰囲気中で行うことが好ましい。

[0023]

半導電性ポリマーを成膜する工程は、ポリマーが配列することを促進するように基板を調製し、その基板上にポリマーを成膜することを含むことが好ましい。 これにより、ポリマー鎖および/または隣接するポリマー鎖の間で電子的に最も 強力な重複の方向(π-π積層方向)が、基板の表面と平行になるような好ましい配列が得られる。基板を調製する工程は、該基板の表面をより疎水性にすること、および/または表面から水分を除去すること、および/または表面をシリル化(silylating)試薬により処理することを含む。基板は、そのような処理が施される間、および半導電性ポリマーが成膜される間、不活性雰囲気中に保持されることが好ましい。

[0024]

本発明による方法は、好ましくは、半導電性ポリマーを備える電子的案子とともに電光的案子を集積する工程を含む。電光的案子は、電子的案子上に直接的または間接的に形成することが好適であり、したがって、2つの案子は、同一の平面上に配置されているというよりもむしろ、積層状態にある。

[0025]

ポリマー/コポリマー材料を成膜する他の方法には、スピンーコーティング、 ブレードーコーティング、メニスカスーコーティング、ディップーコーティング 、自己組織化法、インクジェット印刷法等が含まれる。ポリマー材料は、溶液か ら成膜することが好ましい。低分子材料の層は、真空昇華法等によって成膜する ことができる。

[0026]

素子における他の層は、シャドウーマスク蒸着、インクジェット印刷法、密着焼き付け法、フォトリソグラフィ法等のような適宜な手法により、後にパターン化される。

[0027]

一般的には、電子的素子は、好ましくはスイッチング案子であり、さらに好ま しくはトランジスタである。

[0028]

本発明を、添付した図面に参照される例により詳細に説明する。

[0029]

図2に、集積トランジスタ(参照符号10で概略的に示される)と発光案子(参照符号11で概略的に示される)多層構造案子を示す。発光案子においては、 発光層として共役ポリマー材料であるMEH-PPVが使用されている(ブラウ (D. Braun) とヒーガー (A. J. Heeger)、アプライドフィジックスレター (Ap pl. Phys. Lett.) 1991年第58卷第1982頁参照)。発光案子(LED)に電流を供給するスイッチとして機能するトランジスタには、別の共役ポリマ ーであるP3HTが使用されている。トランジスタのソース電極12とLEDの 陰極13とに電圧が印加され、かつトランジスタのゲート電極14にバイアスが 印加されたときには、ソース電極12からトランジスタの半導体層15を通過し てドレイン電極16へと電流が流れる。ドレイン電極16はLEDの陽極として も機能し、したがって、電流がドレイン電極16からLEDの発光層17を通過 してLEDの陰極へと流れ、これにより、矢印hvで示されるように発光層17 から発光が生じる。半導体層15とゲート電極14との間には酸化ケイ素の絶縁 層18およびn'型シリコン20が配置されており、酸化ケイ素の絶縁層19は 、発光層17からソース電極12を分け隔てている。このような型の素子は、典 型的な易動度が10-4~10-6 c m²/V s (ブラウン (A. R. Brown) 、シンセ テックメタルズ(Synthetic Metals)1997年第88巻第37頁参照)と低い こと、従来のポリマー製トランジスタが相対的に高電流を要するLEDに比して 通過電流が小さいこと、有機分子トランジスタの後工程が困難であることから、 これまで実用化されなかった。例えば、高度に結晶質な分子トランジスタは、活 性な半導体上に次の層が成膜された際、品質が著しく低下する傾向があることが 認められた。これは、マイクロクラックが形成されることによるものであろう。 一方、ポリマー製トランジスタは、このような不具合が起こり難いという利点を 有する。後にさらに詳細に説明されるように、この素子では、トランジスタが好 適な後工程で形成されているので、通過電流が1~10mA/cm2の範囲にま で達する。このトランジスタの製造方法は、半導電性ポリマーの配列促進に焦点 を当てており、その結果、従来技術に係る案子に比して電気的性能が著しく向上 する。ポリマー製トランジスタの易動度は0.1cm2/Vsまで、オン/オフ 電流比は106~108に違し、これは無機アモルファスシリコントランジスタの 性能に匹敵する。

[0030]

素子を製造するには、まず、高濃度 n・型シリコン層 20を備えるウェハを 2 300 Åの乾式熟酸化 SiO2 ゲート酸化物層 (18) で被覆し、かつ背面にアルミニウムゲート電極 14を形成する。 SiO2 層 18の容量 Ciは、15 n F/c m²である。

[0031]

半導体層 15である P 3 H T は、リエケ (Rieke) の経路により合成される (チェン (T. A. Chen) ら、ジャーナルオプアメリカンケミカルソサイアティ (J. Am. Chem. Soc.) 1995年第117巻第233頁参照)。このようなP 3 H T は、アルドリッヒ (Aldrich) 社から市販されている。P 3 H T の化学構造を図3に示す。ポリマー鎖は、共役チオフェン (25) 骨格 (参照符号26で概略的に示される) と、C6 H 13 アルキル側鎖27とを有する。ポリマーは、チオフェン環の3一位のヘキシル側鎖同士の頭一尾結合 H T が 95%以上であり、高度に位置規則的であることが好ましい(位置規則性がそれよりも低いポリマーであってもよい)。

[0032]

P3HTは、SiO2層上にスピンコートされる。しかしながら、まず、最終的なP3HT層、および、P3HT層とSiO2層との界面の配列を向上する工程が行われる。すなわち、P3HTの構造を図4および図10に示される理想的な形態にすることである。ここで、P3HT相の側鎖は分離しており、したがって、短い範囲での配列となる。そして、P3HTの骨格は、P3HT層の平面内に位置する。このように、好適な構造は、骨格および隣接する鎖のπ-π積層により形成され、かつ相分離された側鎖の層により分離された2次元共役層のラメラ型である。P3HT層の構造は、X線回折測定により調べることができる。実際には、配列は完全なものにはなり難い。短範囲配列が局在化した部分(領域)および/または、選択的に配向した鎖や他の不規則的な部分が存在するようである。P3HT層の全体に亘って配列を拡張させることはできないようである。例えば、一方もしくは両方の主要な界面近傍でその部分的な配列に限られるようである。案子の性能の向上は、このように配列の程度に限界がある場合においても充分に認められる。P3HT層全体に亘って完全に配列させることは、必要不可

欠なことではない。

[0033]

配列されたラメラ構造が形成され易くするためには、P3HT層15を成膜する前にSiO2層18 (図4参照)の表面を予備処理することが有効である。通常、SiO2の表面は水酸基で終結されているので、該表面は親水性を呈する。このため、表面に水の薄膜が形成される傾向にある。P3HTのアルキル側鎖をSiO2基板の表面に効果的に結合させるために、ヘキサメチルジサラザンまたはアルキルートリクロロシランのようなシリル化試薬によってSiO2の表面を処理し、天然の水酸基をアルキル基(特にはメチル基)に置換する。この処理によって、表面の水を除去するとともに基板の表面に疎水性を付与すると、P3HTのアルキル鎖には、基板に対する著しい誘引力が発現する。

[0034]

P3HT成膜工程自体のパラメータを厳密に選定することもまた、P3HT層における配列構造を形成することに有効である。ある溶媒中では、P3HTは溶液中で凝集する傾向にある。この自己的な組織化特性を助長することにより、最終的なP3HTの配列が改善される。P3HTを高濃度にするとこの自己的な組織化特性がより強まるが、(溶液の粘度が高くなるので)成膜後のP3HT層が厚くなる。P3HTのパルクを通過する電荷の流れは、完成品としての案子の動作にほとんど寄与しないと思われるので、P3HT層が厚くなることは好ましいことではない。P3HT層を成膜するのに好ましい工程は、1m1のクロロホルム(CHCl3)に対して13mgの濃度でP3HTを溶解し、この溶液を2000rpmの回転速度で回転している基板に対してスピンコートして厚み500Aの薄膜を得ることである。基板上に溶液を塗布し、しばらく放置した後、例えば、乾燥し始めた後にスピンコートを開始することも有効である。この場合、P3HTの自己的な組織化がさらに助長されるようである。

[0035]

ゲート電極に電圧が印加された際、P3HT層を通過するソース電極からドレイン電極への電流の流れは、通常、図2に矢印Aで示したようであると考えられる。図4に示される構造を採用することが有利であろうと推察される理由の1つ

は、共役骨格に沿った方向、または、チオフェン基の主平面から離間した隣接する鎖間のπ-π輸送が行われる方向でのP3HTにおける電気伝導度が最も高くなるからである。(図4に示されるように)このような方向を含む面がソース電極とドレイン電極との間の方向に対して平行または概ね平行となるようにP3HTが配列すると、ソース電極とドレイン電極との間の電荷導電度が高くなると予測される。

[0036]

P3HT薄膜を形成した後、シャドウマスクを介して約2~5 A/sの速度で500~1000 A程度のソース電極12およびドレイン電極16を高真空下で蒸着する。ソース電極およびドレイン電極は金からなる。勿論、他の材料や他の成膜方法を使用するようにしてもよい。電極は下層を保護する。特に、次なるポリマー膜が成膜される間に下層が溶解することを抑制する。電極は、隣接する層への電荷担体の注入をより均一にすることも支援する。

[0037]

その後、準化学量論的酸化ケイ素(SiOx、ここでx<2)の層19が再びシャドウマスクを介して熱蒸着により成膜される。マスクは、完成品である案子の発光部の位置を定めるドレイン電極16上の層19中の正孔を定める。ソース/ドレインシャドウマスクとシャドウマスクを機械的に並列させることは、層19がドレイン電極上の正孔の正確な位置づけを支援することに有用である。SiOxの絶縁層は、導電性Au電極部分および半導電性ポリマーとは異なる濡れ特性を有する。絶縁層とその濡れ特性は、次なる発光層を続けて溶液から成膜することを可能にする。また、発光層の成膜が所望の位置となるように制御することもできる。

[0038]

メトキシー5ー(2'ーエチルーヘキシルオキシ)-p-フェニレンビニレン (MEH-PPV) の層17をスピンコートにより層19上に形成した後、厚み 20nmの半透明Ca/Ag陰極13を蒸着することにより素子が完成する。

[0039]

実際、案子を製造する際にフォトリソグラフィを用いる必要がないことは、大

きな利点である。

[0040]

窒素やアルゴン等の不活性雰囲気中で製造を行うことが好ましい。空気や水分 は、上記したようにSiOz層18の表面の品質を低下させる傾向にあり、P3 HTに不純物として取り込まれるようである。このため、使用前はP3HTを不 活性雰囲気中に保存しておくこと、P3HT溶液を不活性雰囲気中で調製するこ と、スピンコートを不活性雰囲気中で行うことが好ましい。しかしながら、一旦 完成された索子においては、P3HTは、酸化ケイ素層18、19間に介装され て囲繞されることによってある程度周囲から保護されるようになることに留意さ れたい。これは、この案子において大きな利点である。実際、準化学量論的Si Ox層19は、酸素受容体として機能し、これによりP3HTの表面上近傍の不 純物を減少させるようである。不純物は、トランジスタがオフ状態にあるときに P3HTの表面での電流がソース電極からドレイン電極へ電荷が漏洩することの 原因となるので重要である(図2中の矢印B参照)。不純物が減少することによ り、トランジスタのオンーオフ比が向上する。SiOx層19の受容効果は、P 3HT層上に親水層を付与することによっても髙められるようである。 最終的な バルクP3HT層の不純物機度は、5×10¹⁵ cm⁻³ 程度であろう(この値は容 量-電圧測定から概算することができる)。

[0041]

図5に、本発明の一実施例に係る素子のトランジスタ部分の出力および輸送特性を示す。なお、チャネル長(図2中のL)は155μm、チャネル幅(W)は1500μm、ソースードレイン電圧は一80Vである(これよりもさらに小さい素子を製造することは可能であり、その際には、さらに性能が改善されると予測される)。図5には、トランジスタが、およそ0~4Vにおいて、鋭敏なターンオン特性で1~1.5V/デケードの勾配が閾値下で切り替わっていることが示されている。V₈が0V近傍から-60V間のオン/オフ比は10⁶を超えており、この値は、上記したバオ(Z.Bao)の文献に記載されているよりも100倍を超えてトランジスタの性能が向上されていることを示す。オフ電流は、酸化物層18を通過するゲート溺れ電流により制限されるものと考えられる。これらの

図は、このトランジスタの性能が一般的なアモルファスシリコン(a-Si) 案子に匹敵することを表している(ウー (C. C. Wu) ら、アイイーエレクトロンデバイスレターズ(IEEE Electron Device Letters) 1997年第18巻第609 頁参照)。 飽和領域の輸送特性から、易動度は $\mu_{\rm FET}$ sat $=0.05\sim0.1$ cm $^2/{\rm V}$ s であると算出される。これもまた従来技術に対して大幅な向上を示している。バルク電気伝導度は減少し、それは 10^{-8} S/cmよりも小さいと概算される。

[0042]

図 6 に、上記トランジスタに連結された発光素子の性能、すなわち、 $V_{sd}=-$ 70VにおけるLEDの輝度(三角)と、FETによりLEDに供給されたドレ イン電流(円)とを、FETのゲート電圧の関数として示す。使用された案子の LED面積は 300μ m× 430μ mであり、L= 75μ m、W= 1500μ m である。 V₈=-50VでFETはLEDに略10mA/cm²の電流密度を供給 し、その結果、輝度は $1\sim5$ c d/ m^2 程度となる。図6に挿入された図に示さ れるように、ドレイン電流(Ia)とLED上に装荷されたSi発光ダイオード により検出される光電流(I_p)との間に(線形)関係が認められる。これから 、LEDの外部量子効率がηexc = 0.01%程度であると概算することができ る。さらに効率的な発光案子は、例えば、LED電極13、16と発光層の一方 または両方の間にポリスチレンスルホン酸がドープされたポリエチレンジオキシ チオフェン(PEDOT-PSS)等の電荷輸送層を介装すること、MEH-P PVの代替に他の発光材料を使用すること、混合物材料を使用すること、電極と して他の構成材料を使用すること等のような周知の技術により製造することがで きる(ブラウ(D. Braun)とヒーガー(A. J. Heeger)、アプライドフィジック スレター (Appl. Phys. Lett.) 1991年第58巻第1983頁およびグリー ンハム (N. C. Greenham) とフレンド (R. H. Friend) 、ソリッドステートフィ ジックス (Solid State Physics) (アカデミックプレス、サンディエゴ (Acade mic Press, San Diego)) 1995年第49号第1頁~第149頁参照)。後述 するように、電流密度が10mA/cm2で外部量子効率が1%のLEDは、1 00Cd/m²の映像輝度(video-brightness)表示装置にとって充分な性能で

ある。

[0043]

案子における光学的データ転送部の一例を図7に示す。この図7には、アクテ ィブマトリックスLED表示装置の画素を制御するための通常の回路が示されて いる(米国特許第5,550,066号を参照し、その内容を本明細費の一部と する)。ここで、ライン30は電流供給ライン、ライン31a、31bはそれぞ れ行ライン、列ライン、トランジスタ32はスイッチングトランジスタ、キャパ シタ32はストレイジキャパシタ、トランジスタ34は電流トランジスタ (curr ent transistor) であり、参照符号35は発光画案自身を示す。図2の集積され たLEDとトランジスタは、図7に破線36で囲繞された部分の画案35とトラ ンジスタ34とを具現化したものである。これは、この種のアクティブマトリッ クスにとって特に好都合な実施の形態を表している。図8に、多画案表示装置と して使用可能な配置の一例を平面図にして示す。この場合、電流供給ライン30 は、画素35の行近傍に配置されており、かつこれら画案のトランジスタのソー ス電極12 (図7の参照符号37を参照) にともに接続されている。トランジス タのゲート電極14(図7の参照符号38を参照)は、下方からまたは同平面内 にある他の回路からあてがわれる。トランジスタ32は、上記したような型の他 のトランジスタから構成されてもよく、キャパシタ33は有機または無機誘電体 層により構成されている。

[0044]

図2の案子における全ての層を、他の物質に代替することもできる。P3HTに替えて、アルキル側鎖がより長いあるいは短い類似のポリマーや、自己的な組織化を行う特性を示す他の半導電性ポリマーを使用するようにしてもよい。そのようなものとしては、ポリーチェニレンビニレン(PTV)(ブラウン(B. R. Brown)ら、サイエンス(Science)1995年第270巻第972頁参照)、ポリーパラフェニレン(PPP)(クラナー(G. Klarner)ら、シンセシスメッソド(Synth. Mct.)1997年第84巻第297頁参照)、ポリージアセチレン(ドノバン(K. Donovan)ら、フィロソフィカルマガジンビー(Phil. Mag. B)1981年第44巻第9頁参照)、または、液晶分子あるいは液晶ポリマーが例

示される。1つの好ましい手法は、全ての層の構成材料としてポリマーを使用することである。金属電極に替えポリアニリンのような導電性ポリマーを使用するようにしてもよいし、酸化ケイ案に替え、例えば、ポリメチルメタアクリレート (PMMA)を使用するようにしてもよい (ホロウィッツ (G. Horowitz) ら、アドバンストマテリアル (Adv. Mat.) 1996年第8巻第52頁参照)。この種の案子の全体をポリマーによって製造する場合、その製造工程上に利点があることは明らかであろう。

[0045]

ラメラ構造が概ねポリマーの共役部分と非共役部分とが交互に配置された層か らなる構造であると好適である。

[0046]

ポリー3ーへキシルチオフェンは、高剛性の共役骨格主鎖と可撓性の側鎖とを 有するポリマーの代表的な例である。後者により、ポリマーの一般的な有機溶媒 に対する可溶性が発現する。しかしながら、側鎖は、往々にして電気的に絶縁性 である。

[0047]

ポリージアルコキシーpーフェニレンービニレン (チェン (S. A. Chen) 、チャン (E. C. Chang) 、マクロモレキュラーズ (Macromoelcules) 1998年第31巻第4899頁参照)、ポリーアルキルージアセチレン、ポリーフェニレンーテレフタレート (ネーハー (D. Neher)、アドバンストマテリアル (Adv. Mat.) 1995年第7巻第691頁参照)、ポリー3ーアルキルチオフェンのような、可換性側鎖を有する高剛性主鎖ポリマーの大部分は、固体状態でラメラ構造をとる。2次元の共役平面は、共役骨格と隣接する鎖同士の間に積層したπーπ相互鎖によって形成される。共役平面は、絶縁性側鎖の層により分離される。FET案子における高い電荷担体易動度は、共役ラメラが薄膜の平面に平行に配向した場合に得られる。ポリマーが適切に配向していない場合や、層が薄膜に対して法線方向に配向した場合には、易動度は100分の1以下に減少する。この理由は、平行に配向した場合においては、電荷担体が、絶縁性の側鎖に妨害されることなくπーπ相互鎖の積層方向に沿って鎖から鎖へと容易に移動することがで

きるためであると考えられる。このため、共役層が平行に配向したラメラ構造では、可撓性側鎖を有する高剛性主鎖共役ポリマーにおける易動度が高くなるようである。そのような挙動を示す他のポリマーには、ポリー (2, 7-(9, 9-ジーn-オクチルフルオレン) -3, 6-ベンゾチアジアゾール) (F8BT) のようなポリフルオレンが含まれる。

[0048]

トランジスタにおける主たる電流の流れは、図2に矢印Aで示した方向であるので、この方向にP3HT鎖を配列させることが好適である。例えば、P3HT層の平面に対して法線方向に配向させることに加え、機械的な摩擦、光配列(photoalignment)(スカッド(M. Schadt)ら、ネイチュア(Nature)1996年第381巻第212頁参照)等により好ましい線形配向が生じた基板上にP3HTを成膜するようにすればよい。

[0049]

本明細督にて説明されるトランジスタの向上した性能は、広がった電流輸送状態が形成されることによると考えられる。このような状態は、微細な結晶単位でないにしても、相応の短範囲によって形成されるものと推察される。P3HTがラメラ構造に配列することにより、結局、自己的に組織化した短範囲配列による広がった状態と、粒界、凝集物、構造的な欠陥、残留不純物等が組み合わさった局在化状態とが存在する電子的構造が形成される。フェルミ準位(EF)は、例えば、低状態密度で比較的幅広く分布する場合のように、局在化状態の分布に入り込むようであり、したがって、μFET はゲート電圧V8に大きく依存することになる。図9に、320Kおよび144Kで飽和状態にあるP3HTFETの相互コンダクタンスを示す。

[0050]

ソースおよびドレインとの接点をP3HTの下部に配置する(図1に示されている)よりもむしろ、P3HTの上部に配置する(図2に示されている)ことが好ましいことに留意されたい。この場合、成膜されるP3HTの表面が平滑となるので、P3HTが配列し易くなると推察されるからである。しかしながら、電極をP3HTの下部に配置するようにしてもよい(他の配置であってもよい)。

[0051]

オリゴマーや低分子材料に比して、共役材料ポリマー (P3HT等)を使用する場合には、製造工程上の利点をもたらす。ポリマー材料は一般に室温で成膜することができるので、製造が容易になるとともに低コストとなり、しかも、様々な種類の基板材料を使用することができるようになる (例えば、表示装置素子であれば、ガラス基板に替えてプラスチック基板を使用することができる)。ポリマーはより堅固であり、また、後工程において損傷を受ける傾向が小さい。ポリマー製素子のその他の利点は、特に無機物製素子に比して、ポリマー層が大きな可捷性を有することである。これは、連続した層を形成する際における不整合の問題を低減し、多層集積素子を製造することを容易にする。

[0052]

図2のトランジスタは、上記したような有機物製LEDに適用される他、別の 互換的な集積回路の一部として使用することもできる。例えば、光学的信号を発 する光電的素子、無機物製LED、液晶画素のような他の型の表示装置素子、メ モリ部、論理部、または他のポリマー製トランジスタ等である。案子の向上した 通過電流は、単にスイッチングにすぎない場合よりもむしろ(あるいは単なるス イッチングに加えて)大電流を使用する回路部(例えば、発光のような機能を営 むものや、電荷貯蔵を目的とするもの)を提供するために都合がよい。

[0053]

案子の発光部を定める電極13と電極16とが互いに重なり合った面積が充分である場合、SiOx層を省略することもできる。案子を製造する際には、層17を成膜する間に層15の材料を溶解しないような適合性を有する溶媒を選定することが重要である。この困難を避けることができるのは、層19の別の利点である。

[0054]

FET-LEDの性能は、上記した単層MEH-PPVに替えて、ポリ(2,7-(9,9-ジーn-オクチルフルオレン)-(1,4-フェニレン-(3)-カルボキシフェニル)イミノ)-1,4-フェニレン-(3-カルボキシフェニル)イミノ)-1,4-フェニレン))(BFA)からなる正孔輸送層とF

8 B T からなる発光ポリマー層との2 重層 L E D を使用することによりさらに向上させることができる。そのような2 重層 L E D の実験的な映像輝度としては、100 C d / c m²を超えるものが得られている(図11参照)。

[0055]

 $0.05\sim0.1\,\mathrm{cm^2/V}\,\mathrm{s}$ の電界効果易動度と $10^6\sim10^8$ のオンーオフ電流比を有するP3HTFETが製造される。高いオンーオフ電流比を得るために、不活性 N_2 雰囲気下で製造を行う。また、例えば、P3HTの表面上に準化学量論的 SiO_x の層を蒸着することや、還元ヒドラジン蒸気に薄膜を数分間露量させることにより、残留不純物原子を化学的に減少させる。そのようにして製造された素子の特性を図12に示す。その特性は、a-Siからなる薄膜トランジスタの特性に匹敵する。

[0056]

第2の回路部(例えば、LED)から光信号を伝送する代わりに、第1の回路部(FET)から第2の回路部に駆動電流を供給することによって、第2の回路部から光信号を検出することができるとともに、第1の回路部でその光信号を電流信号あるいは電圧信号に変換することができる。そのような機能を営む可能な一形態を図13に示す。この図において、第2の回路部は、陰極とポリマー製トランジスタのフローティングゲート電極との間に介装され、光起電力または光電流素子のいずれか一方として機能するポリマー製光ダイオードである。光ダイオードが光を吸収すると、トランジスタのゲート電極上で光電圧が発生し、その結果、トランジスタのソースードレイン電流が変調をきたす。この集積光ダイオードーFET素子における配置は、LEDーFET素子における配置に類似している(比較のため、LEDーFET素子を図14に示す)。光ダイオードからの信号を増幅することは、論理回路におけるさらなるプロセスの第一段階となる。

[0057]

図13~図18において、図示された素子の構成部品は、以下の参照符号を付して示されている。基板50、ドレイン電極51、ソース電極52、トランジスタ活性部53、ゲート絶縁層54、絶縁層55、ゲート電極56、発光/感光部57、電極58、光方向矢印59、スイッチング電流流れ矢印60。

[0058]

図13のポリマー製光ダイオードの活性層57は、光導電性ポリマーあるいは 光導電性ポリマーの混合物からなり、単層または多層構造である。そのようなポ リマーの例としては、ポリーオクチルーチオフェンまたはP3HTと、メトキシ -5-(2'-エチルーへキシルオキシ)-シアノーフェニレンーピニレン (M EH-CN-PPV) との混合物が挙げられる (グランストローム (M. Granstr om)、ペトリッチュ (K. Petritsch)、アリアス (A. C. Arias)、ルクス (A. Lux)、アンダーソン (M. R. Andersson)、フレンド (R. H. Friend)、ネイチュア (Nature) 1998年第395巻第257頁およびホールズ (J. J. M. Ha1 ls) ら、ネイチュア (Nature) 1995年第376巻第498頁参照)。

[0059]

上記した送信素子と受信素子は、光信号が検出される集積光電回路を形成し、 固有の論理機能によって別の光信号に変換するためにともに使用される。論理機 能は、鍵となる要素であるトランジスタを伴った集積論理回路によって遂行され る(ドゥルーリー (C. J. Drury) ら、アプライドフィジックスレター (Appl. P hys. Lett.)1998年第73巻第108頁参照)。これは、概略的には図1 9のように示される。導入および導出される信号の波長は、互いに同じであって も異なっていてもよい。これらの一方または両方は、可視領域スペクトルの範囲 外であってもよい。素子は、共通の基板上の集積部、検出部、転送部および電子 的部によって実現化される。このような回路を操作するために必要な電源として は、同一の基板上に集積された光起電力セル(ホールズ (J. J. M. Halls) ら、 ネイチュア (Nature) 1995年第376巻第498頁参照) または薄膜電池 (スコッセイム (T. A. Skotheim) が編集し、ニューヨークに所在するマーセルデ ッカー (Marcel Dekker) 社によって1986年に発行された導電性ポリマーハ ンドブックの第1巻中、マクダイアミッド(A. G. Mac Diarmid)、カナー(R. B. Kaner) によって表された第689頁参照)。集積光電回路を構成する部品の うちのいくつかまたは全ては、有機物製であってもよい。部品のうちのいくつか または全ては、溶液から成膜することが可能なポリマーとすることができ、また 、インクジェット印刷法のような適切な手法によりパターンが施される。

[0060]

送信案子と受信案子は、別々の基板上に製造されていてもよい。この場合において2つの案子間でデータを転送するためには、光信号を使用すればよい。これは、概略的には図20に示されるようである。

[0061]

光送信案子と受信案子は、異なった配置で第1および第2の回路部として集積するようにしてもよい。第2の回路部は、第1部の上方(図15)、第1部の下方(図16)、または第1部の隣(図17)のいずれかに配置することもできる。図15~図17に、配置例を示している。光は、頂上または底部の電極を介して発せられる。LEDの電極は、半透明(例えば、金属薄膜)あるいは透明(インジウムースズ酸化物導電体のように)であってもよい。

[0062]

光は導波路に入射される(図18)。用意される導波路においては、通常の屈 折率関係が認められなければならない。この場合、n2>n1(空気)、n3(S iOx)、n4(P3HT)である。これは、光学的/電気的な機能を有する内部 ポートと外部ポートとの通路を形成することに有用である。光の大きさがより小 さい場合であっても大きい場合であってもトランジスタあるいは他の部に光を入 射するためには、漏れやすい導波路モードを介する場合であっても真の導波モー ドのテールを介する場合であっても入射が可能となるように、屈折率差を適切に 滅じたりまたは逆転させるようにすればよい。

[0063]

秦子の一層あるいは多層がそれらの機能を高めるためにナノサイズの粒子を含んでいてもよい。

[0064]

本発明は、本明細書に明示的または暗示的に開示された如何なる特徴あるいは 特徴の組み合わせ、またはその一般化をここにクレームした発明との関連に関係 なく包含するものである。これまでの説明から、種々の変更が本発明の範囲内に おいて為されることは当業者に明らかであろう。

【図面の簡単な説明】

【図1】

【図2】

ポリマー製集積トランジスタとポリマー製発光素子との概略的な断面を示す図 である。

【図3】

P3HTのポリマー鎖の化学的な構造を示す図である。

【図4】

P3HTの理想的な配列を示す図である。

【図5】

図2の集積トランジスタの出力特性と輸送特性を示す図である。

【図6】

図2のLEDとトランジスタの結合体の性能を示す図である。

【図7】

電流スイッチング素子としての典型的なアクティブマトリックス表示装置回路 の一部分である。

【図8】

画案が配列された表示装置素子のレイアウトを示す概略的な平面図である。

【図9】

320Kおよび144Kで飽和状態にある典型的なP3HTFETの相互コンダクタンスを示す図である。

【図10】

基板の表面に対して平行なラメラとなった可撓性側鎖を有する半導電性ポリマーの好ましいラメラ配列を示す図である。

【図11】

MEH-PPVLEDがより効率的なF8BT/BFALEDに置き換えられた図2のようなトランジスタとLEDとの結合体における向上した性能を示す図である。

【図12】

図1の典型的なP3HTFETの出力特性(上部) および輸送特性(下部)を

示す図である。

【図13】

第1の回路部としてのトランジスタと第2の回路部としての光起電力案子との 集積回路を示す図である。

【図14】

第1の回路部としてのトランジスタと第2の回路部としての発光素子との集積 回路を示す図である。

【図15】

集積回路の概略的な構造の例を示す図である。

【図16】

集積回路の概略的な構造の例を示す図である。

【図17】

集積回路の概略的な構造の例を示す図である。

【図18】

集積回路の概略的な構造の例を示す図である。

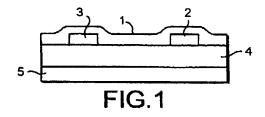
【図19】

集積素子の概略的な構成を示す回路図である。

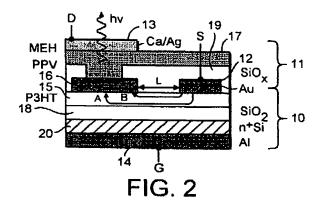
【図20】

集積素子の概略的な構成を示す回路図である。

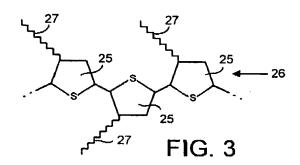
【図1】



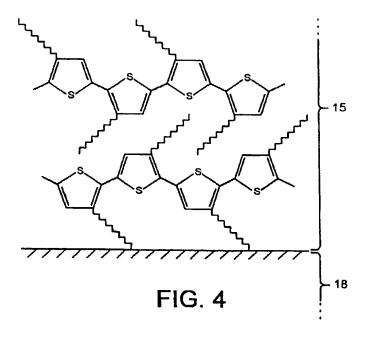
【図2】

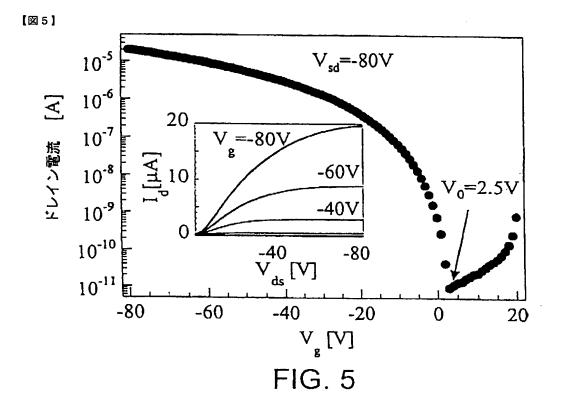


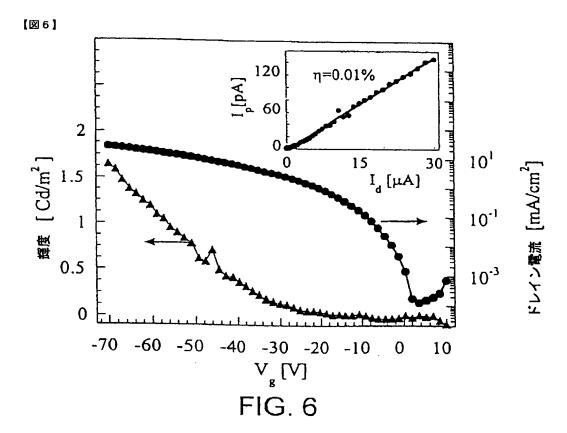
[図3]



【図4】







【図7】

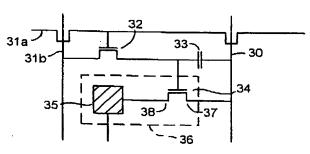
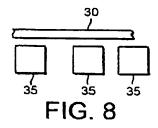
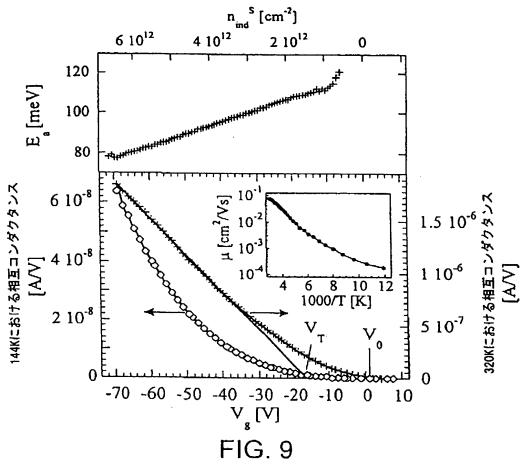


FIG. 7

[図8]







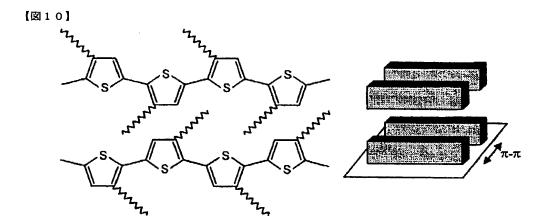
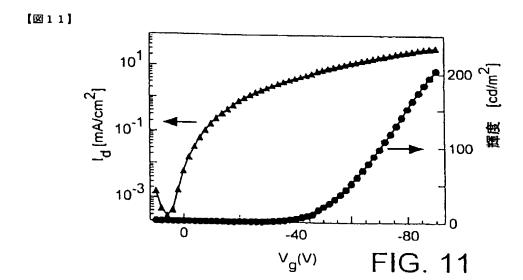
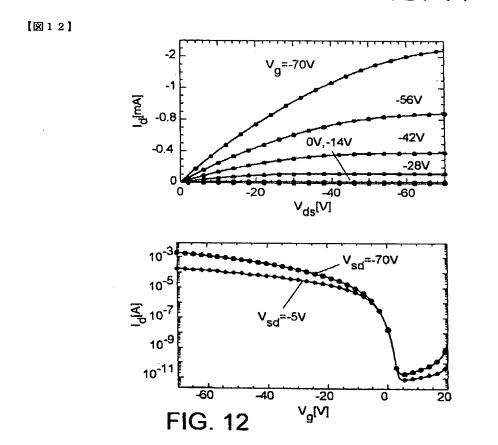
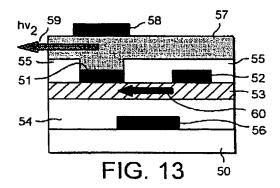


FIG. 10

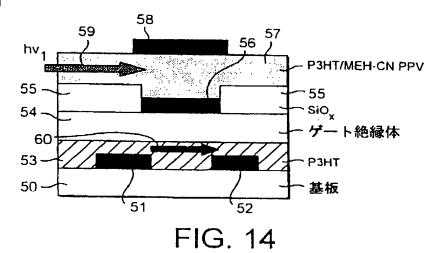




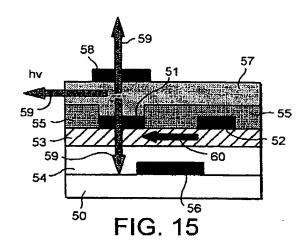
[图13]



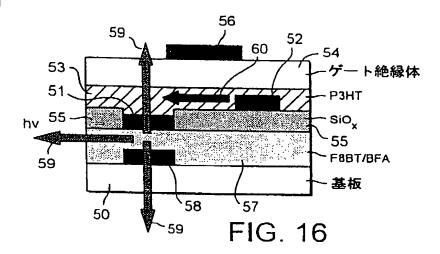
【図14】



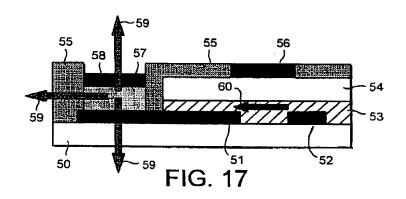
【図15】



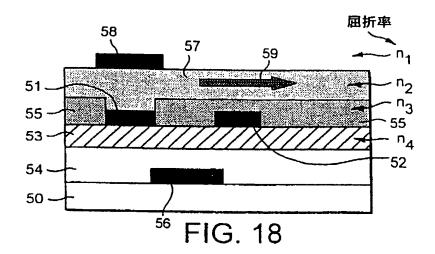
【図16】



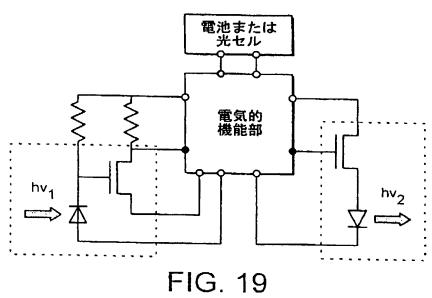
【図17】



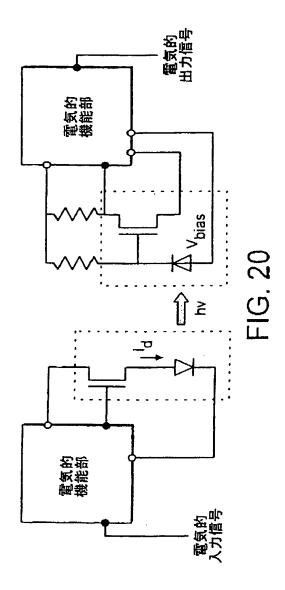
【図18】







【図20】



【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH RE	PORT C		
		1'	FCT/GB 99/01176	
ÎPC 6	H01L27/00 101L51/20			
	p biscoptored Patent Classification (PCs or to beth makened electrical BEARCHED	ma mus p¢		
	COLUMNICATION OF STREET AND ADDRESS OF STREET			
IPC 6	HOIL This covered within their contribute discovered from to the pulses that are			
	Mile base agriculted during this International society graces of durin base	ent, war padint	majorith farmes agoved)	
C DOCUM	ERTS COMBIDERED TO BE RELEWART			
Colony *	Citation of elecuments, with Indicators, various appropriate, of the redu	rent passages	Mahawat to alaba No.	
x .	US 5 596 208 A (DODABALAPUR AMANT) 21 January 1997 (1997—01—21) figures 2—4,10		1,3,5,10	
x	T. N. JACKSON, YY. LIN, D. J. G. H. KLAUK: "Organic Thin-Film Tray for Organic Light-Emitting Flat-P. Display Backplanes" IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN ELECTRONICS, vol. 4, no. 1, January 1998 (1998- pages 100-104, XP902110213 the whole document	eressers eres WJTKAUO	1,5-8, 10,21, 23,76-78	
x		B ET	51,53	
		X Prioritically ex	ministers are delect in everyor.	
**Special composes of clast discoursers : **A description of the discourse discourse of the net weeks is not consistent of the discourse discours				
	6 July 1999	12/08/19		
Name ead.	nulling extenses of the ISA. European Peliant (Pilos, P.A. 5814 Pelescioen 2. N 2000 NW Pelantit.	Authorized officer	····	
	European Palant CRice, P.S. Stild Palentiern 2 N.E 2000 NV Palentit Y.E. (447-70) CRECORD, Yr. 37 867 sporst, Fast (447-70) SEG-3016.	Königste	in, c	

page 1 of 3

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT	
	AT Attend Application No
	PCT/GB 99/01176
Criston of diversity, with individualists appropriate, of the returned presenges	Palemento stato No.
DATABASE INSPEC 'Online! INSTITUTE OF ELECTRICAL ENGINEERS, STEVENAGE, GB MA E Y ET AL: "Organic light-emitting diode/thin film transistor integration for foldable displays" Database accession no. 6194905 IPOUZILUZ46 abatrect & COMFERENCE RECORD OF THE 1997 INTERNATIONAL DISPLAY RESEARCH CONFERENCE AND INTERNATIONAL DISPLAY RESEARCH CONFERENCE AND INTERNATIONAL MORKSHOPS ON LCD TECHNOLOGY AND EMISSIVE TECHNOLOGY, PROCEEDINES OF 1997 INTERNATIONAL DISPLAY RESEARCH CONFERENCE AND MORKSHOPS, TORONTO, ONT., CANADA, 15-19 S, pages L78-L81, 1997, Santa Ana, CA, USA, Soc. Inf. Display, USA	1.6.7
BROWN A R ET AL: "LOGIC GATES MADE FROM POLYMER TRANSISTORS AND THEIR USE IN RING OSCILLATORS" SCIENCE, vol. 270, 10 November 1995 (1995-11-10), pages 972-974, KP000644682 ISSN: 0036-8075 the whole document	1
BROWN A R ET AL: "Field-effect transistors made from solution-processed organic semiconductors" SYNTHETIC METALS, 30 APRIL 1997, ELSEVIER, SWITZERLAND, vol. 88, no. 1, pages 37-SS, XP002110216 ISSN: 0379-0779 the whole document	23-25, 31-34, 38,39
BAO Z ET AL: "SOLUBLE AND PROCESSABLE REGIOREGULAR POLY(3-HEXYLTHIOPHENE) FOR THIN FILM FIELD-EFFECT TRANSISTOR APPLICATIONS WITH HIGH MOBILITY" APPLIED PHYSICS LETTERS, vol. 69, no. 26, 23 December 1996 (1996-12-23) pages 4109-4110, XP002059693 1SSN: 0003-6991	11-19
	Cuchon decement with indicates approxime, of the return name of the company with indicates approxime, of the return name of the company of th

page 2 of 3

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT			
	MIDDINATIONAL SPANCE REPORT	Vi. reliand Application No		
		PCT/GB 99/01176		
	STATE BOCCHERIES CONSIDERAD TO HE RESERVANT			
agey,	Chathrief cocurant, with industria, when appropriate, of the instruct percepto		Professor to claim NO.	
	CARTER S A ET AL: "Polymeric anodes for		20	
	improved polymer light-emitting diode performance"			
	APPLIED PHYSICS LETTERS, 21 APRIL 1997.			
	AIP, USA, vol. 70, no. 16, pages 2067-2069,			
	XP002110222			
	ISSN: 0003 -6 951 the whole document			
	FR 2 360 177 A (UNIV EDINBURGH)		51,53,59	
	24 February 1978 (1978-02-24)		33,00,00	
	the whole document			
	MASAHIRD HIRAMOTO ET AL: "UP-CONVERSION			
	OF RED LIGHT TO GREEN BY A NEW TYPE OF LIGHT TRANSDUCER USING ORGANIC		}	
i	ELECTROLUMINESCENT DIODE COMBINED WITH			
	PHOTORESPONSIVE AMORPHOUS SILICON CARBIDE" APPLIED PHYSICS LETTERS,		1	
	vol. 58, no. 11.		ļ	
	18 March 1991 (1991-03-18), pages 1146-1148, XP000209773		1	
	ISSN: 0003-695)			
	EP 0 575 187 A (MITSUBISHI CHEM 1HD			
	(MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JP))		İ	
	22 December 1993 (1993-12-22) the whole document			
	Cite Wild's Occurant		1	
			ł	
			l .	
			ł	
			1	
			f	
			i	
			[
			İ	
			1	
			<u> </u>	
]	
]	
			l	
			1	
			1	
	1		j	

page 3 of 3

,

INTERNATIONAL.	SEARCH	REPURT
----------------	--------	--------

INTERNATIONAL SEARCH REPURT		PCT/(PCT/GB 99/01176	
Palers doublent offed in sperch report		Publication data	Patent Socily Contacts	Publication date
US 5596208	A	21-01-1997	CA 2164357 A EP 0716459 A JP 8226034 A S6 33622 A	10-06-1996 12-06-1996 03-09-1996 18-10-1996
US 5629533	A	13-05-1997	HONE	
FR 2354177	A	24-02-1978	NONE	
EP 0575187	A	22-12-1993	JP 6005833 A OE 69315895 B DE 69315895 T US 5350915 A	14-01-1994 05-02-1998 28-05-1998 27-09-1994
		·		

フロントページの続き

EP(AT, BE, CH, CY, (81)指定国 DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, K E, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), E A(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ , TM), AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB , BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, G M, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG , KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, N O, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG , SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW

(72)発明者 シリングホース、ヘニング イギリス国、ケンブリッジ シービー4 1 ジェイエイ 、ビューランズ クローズ 33

(72)発明者 フレンド、リチャード、ヘンリー イギリス国、ケンブリッジ シービー39エルジー 、バートン ロード 37

F ターム(参考) 5F110 AAO5 BBO1 CCO7 EEO3 EEO8 EE14 FF02 FF23 GG05 GG25 GG28 GG29 GG42 GG57 HK02 HK32 NN02 NN22 NN23 NN27 NN33